

2024年度

事業計画

2024年 8月 8日

設備技術規格評価委員会

1. 概要

設備技術規格評価委員会（英名：Equipment Standards and Codes Committee 略称：ESCC）は、2023年に高圧ガス保安法における新たな認定制度が導入されたことに伴い、民間規格等を特定認定高度保安実施者が行う保安検査の方法として位置付けるために、関係法令に基づき保安検査の方法としての民間規格等の妥当性を評価する民間規格評価機関として、経済産業省が定める要件との適合が確認され2024年6月28日付で経済産業省より認定された。

公平性、公正性、公開性及び技術的能力・管理能力を有する機関として適正な評価体制を構築するため規則や要領に基づき運営し、高圧ガス設備の保安及び公衆の安全並びに高圧ガス関連事業の一層の効率化に資するべく取り組んでいく。

2. 今年度に評価を予定する民間規格等

- （1）日本溶接協会サステナブル保安部会 規格原案作成委員会より評価申請があった以下の規格について、今年度に評価を予定する。

WES9801:2024「特定認定高度保安実施者による保安検査基準

（コンビナート等保安規則関係）」

3. 次年度（以降）に評価する民間規格等の募集

- （1）設備技術規格評価委員会のホームページにて以下のとおり募集を広告する。

広告名称：「2025年度 高圧ガス保安法における民間規格等の保安検査の方法としての妥当性
評価申請について（募集）」

広告期間：2024年度9月下旬～12月上旬（予定）

4. 委員会の開催予定

- （1）設備技術規格評価委員会

第1回 2024年 8月 8日（木）10:00～12:00

第2回 2024年 8月 16日（金）13:00～16:00

- （2）プロセス評価委員会

第1回 2024年 9月 4日（水）15:00～17:00

第2回 2024年 10月中旬～11月下旬（未定）

(3) 外部評価委員会

第1回 2025年1月中旬～下旬（未定）

5. 意見公募（パブリックコメント）の予定

設備技術規格評価委員会での技術評価に関する審議が終了した民間規格等について、パブリックコメントを実施する。（募集期間：2024年8月下旬～9月下旬（未定））

6. 評価・承認した民間規格等の公開

パブリックコメントへの対応及びプロセス評価委員会での全体評価に関する審議が終了した民間規格等について、評価・承認した民間規格等として公開する。（公開開始：2024年12月上旬～（未定））

7. 事業計画及び事業報告並びに決算及び予算

(1) 2025年度事業計画及び予算

時期：2024年12月末までに策定

方法：事務局が作成した2025年度事業計画（案）及び予算（案）を設備技術規格評価委員会の委員長、副委員長による確認後、必要な修正を行い、全委員による書面回覧もしくは設備技術規格評価委員会の開催により承認を得る。

(2) 2024年度事業報告及び決算

時期：2025年5月末までに策定

方法：事務局が作成した2024年度事業報告（案）及び決算（案）を設備技術規格評価委員会の委員長、副委員長による確認後、必要な修正を行い、全委員による書面回覧もしくは設備技術規格評価委員会の開催により承認を得る。

8. その他

(1) 特記事項なし

以上

2024 年度 設備技術規格評価委員会 予算概要

(単位：円)

勘定科目	計	設備技術規格 評価委員会	プロセス 評価委員会	外部 評価委員会
会議費	501,000	252,000	208,000	41,000
会議室維持費	164,000	66,000	78,000	20,000
旅費交通費	3,045,000	860,000	2,060,000	125,000
通信運搬費	95,000	45,000	40,000	10,000
資料印刷費	775,000	300,000	400,000	75,000
諸謝金	2,580,000	930,000	1,290,000	360,000
消耗品費ほか	1,000,000	1,000,000	0	0
計	8,160,000	3,453,000	4,076,000	631,000

(備考) 上記の予算概要の主な前提は以下①～④のとおり。

①委員会の開催回数

- ・ 設備技術規格評価委員会 : 4 回
- ・ プロセス評価委員会 : 4 回
- ・ 外部評価委員会 : 1 回

②委員会の開催場所

- ・ 溶接会館内の会議室

③委員数

- ・ 設備技術規格評価委員会 : 12 名
- ・ プロセス評価委員会 : 16 名 (設備技術規格評価委員会を兼任しない委員)
- ・ 外部評価委員会 : 3 名

④委員の参加方法

- ・ 全て対面出席